PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-074321

(43)Date of publication of application: 17.03.1998

(51)Int.CI.

G11B 7/007

G11B 7/00

G11B 7/24 G11B 7/26

(21)Application number: 08-287740

(71)Applicant:

SHARP CORP

(22)Date of filing:

30.10.1996

(72)Inventor:

NAKAYAMA JUNICHIRO

IKETANI NAOYASU SAEGUSA MICHINOBU **MURAKAMI YOSHITERU**

TAKAHASHI AKIRA

(30)Priority

Priority number: 08176199

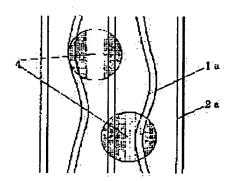
Priority date: 05.07.1996

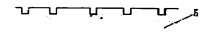
Priority country: JP

(54) OPTICAL DISK SUBSTRATE, ITS MANUFACTURING METHOD, OPTICAL DISK AND ITS REPRODUCING METHOD (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture an optical disk employing a single laser beam by providing the first portion in which a tracking guide is meandering in accordance with address information and the second portion in which the tracking guide is not meandering.

SOLUTION: In an optical disk substrate 5, the diameter of a recording and reproducing light spot 4 is made larger than the track pitch and is made smaller than twice the track pitch. Thus, the spot is not made incident on two meandering groups 1a and 1a simultaneously and correct address information is obtained. Moreover, the address information is accurately read even though the track pitch is made smaller in order to record information on an optical disk with high density.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.02.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

14.08.2001

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-74321

(43)公開日 平成10年(1998) 3月17日

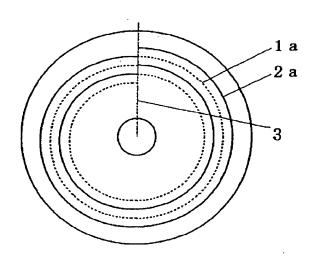
	識別配号	庁内整理番号	FΙ			- 1	技術表示箇所
7/007		9464-5D	G11B	7/007			
7/00	561	9464 – 5D 8721 – 5D		7/00	Q 561Q		
7/24				7/24			
7/26	5 3 1 8940-5D			7/26	5 3 1		
			審査請求	未請求	請求項の数11	OL	(全 15 頁)
	特顯平8-287740		(71)出顧人	000005049			
				シャー	プ株式会社		
:	平成8年(1996)10月30日		•	大阪府	大阪市阿倍野区	曼油町2	2番22号
			(72)発明者	中山 🛊	帕—郎		
E先権主張番号 特願平8-176199				大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ			
社日 平8 (1996) 7月5日				ャープ	朱式会社内		
国	日本(JP)		(72)発明者	池谷 『	直泰		
						美池町2	2番22号 シ
			(72)発明者	三枝 我	運伸		
				大阪府	大阪市阿倍野区土	表池町2	2番22号 シ
				ャープ	朱式会社内		
			(74)代理人	弁理士	梅田 膀		
						長	終質に続く
	/00 //24 //26	/(007 //00 //24 5 6 1 //26 5 3 1 特額平8-287740 平成8年(1996)10 ※番号 特額平8-176199 平8 (1996) 7 月 5		7/007 9464-5D G11B 1B 1 1B 1 1B 1 1B 1 1	7/007 9464-5D G11B 7/007 7/00 9464-5D 7/00 7/24 5 6 1 8721-5D 7/24 7/26 8査請求 未請求 年間 上版府: 平成8年(1996)10月30日 上版府: 平8 (1996)7月5日 日本 (JP) (72)発明者 十一方 十一方 120 1	7/007 9464-5D G11B 7/007 7/00 7/24 561 7/24 561 7/26 531 8940-5D 7/26 531 7/26 531 7/26 531 7/26 531 7/26 531 7/26 7/2	7/007 9464-5D 9464-5D 7/007 7/00 Q 7/24 5 6 1 8721-5D 7/24 5 6 1 Q 7/26 5 3 1 8940-5D 7/26 5 3 1 9440-5D 7/26 5 3 1 940-5D 7/26 5 3 1 9400-5D 9400

(54) 【発明の名称】 光ディスク基板及びその製造方法並びに光ディスク及びその再生方法

(57)【要約】

【課題】 簡単に製造することのできるトラッキングガイドを有する光ディスク基板とその製造方法並びに光ディスク及びその再生方法を提供する。

【解決手段】 トラッキング制御用のグループとして、アドレス情報に応じて蛇行している蛇行グルーブ1aと 通常グループ2aを有する。蛇行グループ1aと通常グループ2aは互いにディスク半径方向に隣接している。



10

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 グルーブあるいはランドからなるトラッキング制御用のトラッキングガイドを有してなる光ディスク基板において、

前記トラッキングガイドは、アドレス情報に応じて蛇行 している第1の部分と、蛇行していない第2の部分とを 有してなり、

前記第1の部分と前記第2の部分は、ディスクの半径方向に交互に設けられてなることを特徴とする光ディスク 基板。

【請求項2】 請求項1に記載の光ディスク基板において、

前記トラッキングガイドは、一定幅で形成されてなると とを特徴とする光ディスク基板。

【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の光ディスク基板において、

前記トラッキングガイドは、螺旋状に連続的に形成されており、ディスク一周当たり、合わせて奇数個の、互いにディスクの周方向に隣接した前記第1の部分と前記第2の部分とを有してなるととを特徴とする光ディスク基20板。

【請求項4】 請求項1または請求項2に記載の光ディスク基板において、

前記トラッキングガイドは、同心円状に形成されており、ディスク一周当たり、合わせて偶数個の、互いにディスクの周方向に隣接した前記第1の部分と前記第2の部分とを有してなることを特徴とする光ディスク基板。

【請求項5】 アドレス情報に応じて蛇行している第1 の部分と蛇行していない第2の部分とが互いにディスク の半径方向に隣接して形成された、グルーブあるいはラ ンドからなるトラッキングガイドを具備してなる光ディ スク基板の製造方法であって、

レーザ光をディスクの半径方向に振動させる第1のモードと、振動させない第2のモードと、を切り替えながら、1本のレーザ光をガラス基板に塗布したフォトレジスト上に照射することにより、前記第1の部分と前記第2の部分に対応するパターンを形成することを特徴とする光ディスク基板の製造方法。

【請求項6】 請求項5に記載の光ディスクの製造方法 において

前記トラッキングガイドを螺旋状に連続的に形成すると とを特徴とする光ディスクの製造方法。

【請求項7】 請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の光ディスク基板において、

ディスクの半径方向に隣り合う2つのトラッキングガイドの間のガイド間記録領域に、凹凸ピットからなる絶対アドレス識別部を有してなることを特徴とする光ディスク基板。

【請求項8】 請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の光ディスク基板において、

前記第1の部分あるいは前記第2の部分の少なくとも一方に、ディスク周方向に連続する両側の部分とは曲率の異なる絶対アドレス識別部が形成されてなることを特徴とする光ディスク基板。

【請求項9】 請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の光ディスク基板において、

前記トラッキングガイドは、ディスク半径方向に互いに 隣接する部分がすべて前記第1の部分からなる絶対アド レス識別部を有してなることを特徴とする光ディスク基 板。

【請求項10】 請求項1乃至請求項9のいずれかに記載の光ディスク基板上に、少なくとも記録層が形成されてなることを特徴とする光ディスク。

【請求項11】 請求項7乃至請求項9のいずれかに記載の光ディスク基板上に、少なくとも記録層が形成されてなる光ディスクの再生方法であって、

前記絶対アドレス識別部からの信号、及び、前記第1の 部分からの信号に基づいて、アドレス情報を再生すると とを特徴とする光ディスクの再生方法。

0 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、トラッキング用の グループもしくはランドを有する光ディスク基板及びそ の製造方法並びに光ディスク及びその再生方法に関す る。

[0002]

30

【従来の技術】光ディスク基板及び光ディスクに対して アドレス情報を設ける方法はいろいろとあるが、高密度 化の要求からトラッキング用のグルーブそのものにアド レス情報をもたせる方法、即ちトラッキング用のグルー ブを蛇行させ、トラッキング信号から蛇行周波数成分を 取り出すことによりアドレス情報を求める方法が提案さ れている。また、図25に示すような特開平5-314 538号公報に記載された光ディスク基板においては、 グループの一方の側壁だけをアドレス情報に応じて蛇行 させ、グルーブ幅の倍よりも小さい記録再生用光スポッ ト4により片側だけを読み出し、アドレス情報を求める 方法が提案されている。尚、図25(a)はこの光ディ スク基板の製造方法を説明する図であり、図25 (b) はこの光ディスク基板を用いた光ディスクから情報を読 み出す様子を説明する図であり、図25(c)は図25 (a), (b)の断面図である。

[0003]

【発明が解決しようとする問題点】しかしながら、図25に示した光ディスク基板では、その製造のために、少なくとも2本のレーザー光30a、30bを半径方向に離間させて照射し、1本のレーザー光だけをアドレス情報に応じて半径方向に振動させながら照射する。具体的には、レーザ光30a、30bがそれぞれ図25(a)50における線30c、30d上を辿るように照射する。こ

2

3

のため、レーザー光を2分化することによる光利用効率 の低下、光学系の複雑化、各レーザー光の個別制御など の問題が生じてしまう。

【0004】本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、製造が容易な光ディスク基板及びその製造方法並びに光ディスク及びその再生方法を提供することを目的とする。

[0005]

【問題点を解決するための手段】請求項1 に記載の光ディスク基板は、グループあるいはランドからなるトラッ 10 キング制御用のトラッキングガイドを有してなる光ディスク基板において、トラッキングガイドが、アドレス情報に応じて蛇行している第1の部分と、蛇行していない第2の部分とを有してなり、第1の部分と第2の部分が、ディスクの半径方向に交互に設けられてなるものである

【0006】請求項2に記載の光ディスク基板は、請求項1に記載の光ディスク基板において、トラッキングガイドが、一定幅で形成されてなるものである。

【0007】請求項3に記載の光ディスク基板は、請求 20 項1または請求項2に記載の光ディスク基板において、トラッキングガイドが、螺旋状に連続的に形成されており、ディスク一周当たり、合わせて奇数個の、互いにディスクの周方向に隣接した第1の部分と第2の部分とを有してなるものである。

【0008】請求項4に記載の光ディスク基板は、請求項1または請求項2に記載の光ディスク基板において、トラッキングガイドが、同心円状に形成されており、ディスクー周当たり、合わせて偶数個の、互いにディスクの周方向に隣接した第1の部分と第2の部分とを有して 30なるものである。

【0009】請求項5 に記載の光ディスク基板の製造方法は、アドレス情報に応じて蛇行している第1の部分と蛇行していない第2の部分とが互いにディスクの半径方向に隣接して形成された、グルーブあるいはランドからなるトラッキングガイドを具備してなる光ディスク基板の製造方法であって、レーザ光をディスクの半径方向に振動させる第1のモードと、振動させない第2のモードと、を切り替えながら、1本のレーザ光をガラス基板に塗布したフォトレジスト上に照射することにより、前記 40 第1の部分と前記第2の部分に対応するパターンを形成するものである。

【0010】請求項6に記載の光ディスクの製造方法は、請求項5に記載の光ディスクの製造方法において、トラッキングガイドを螺旋状に連続的に形成するものである。請求項7に記載の光ディスク基板は、請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の光ディスク基板において、ディスクの半径方向に隣り合う2つのトラッキングガイドの間のガイド間記録領域に、凹凸ピットからなる絶対アドレス識別部を有してなるものである。

【0011】請求項8に記載の光ディスク基板は、請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の光ディスク基板において、第1の部分あるいは第2の部分の少なくとも一方に、ディスク周方向に連続する両側の部分とは曲率の異なる絶対アドレス識別部が形成されてなるものである

【0012】請求項9に記載の光ディスク基板は、請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の光ディスク基板に おいて、トラッキングガイドが、ディスク半径方向に互いに隣接する部分がすべて前記第1の部分からなる絶対 アドレス識別部を有してなるものである。

【0013】請求項10に記載の光ディスクは、請求項1万至請求項9のいずれかに記載の光ディスク基板上に、少なくとも記録層が形成されてなるものである。

【0014】請求項11に記載の光ディスクの再生方法は、請求項7乃至請求項9のいずれかに記載の光ディスク基板上に、少なくとも記録層が形成されてなる光ディスクの再生方法であって、絶対アドレス識別部からの信号、及び、第1の部分からの信号に基づき、アドレス情報を再生するものである。

[0015]

【発明の実施の形態】

〔実施の形態1〕本発明の光ディスク基板の一実施の形態について、図1、図2、図3、図9、図11に基づいて説明すれば、以下のとおりである。

【0016】本実施の形態に用いられる光ディスク基板 5には、図1、図2の平面図、図3の半径方向断面図に 示すように、蛇行しているトラッキング用の蛇行グループ (請求項における第1の部分) 1 a と、蛇行していな いトラッキング用の通常グループ (請求項における第2 の部分) 2 a とが、ディスク半径方向に交互に設けられ ている。また、ディスク周方向においては切替部3において隣接して設けられている。グループは螺旋状に形成 され、蛇行グループ1 a、通常グループ2 a 間のエリア はランドと呼ばれる。

【0017】蛇行グループ1aは、アドレス情報に応じて、ディスクの半径方向に蛇行しており、その蛇行周波数は、トラッキングサーボ系の追従周波数よりも高く、記録周波数よりも低い周波数に設定されている。

【0018】とのような光ディスク基板5を用いた光ディスクにおいて情報を記録する場合は、ランドに対して行われる。トラッキング信号は、例えばブッシュブル法によって得られる。アドレス情報はトラック信号から蛇行グルーブ1aの蛇行周波数の成分を取り出すことによって求められる。

【0019】即ち、記録再生用光スポット4をランドに 追従させると、蛇行周波数がトラッキング系の追従周波 数よりも高いので、記録再生用光スポット4は、ランド の平均幅のほぼ中心線上をトラッキングする。このた

50 め、蛇行グルーブ1aの蛇行振幅に対応したトラッキン

グ誤差信号が常に生じている。したがって、トラッキン グ信号からこれを取り出せば、蛇行周波数の信号成分が 得られる。

【0020】また、蛇行グルーブ1aのアドレス情報 は、両側に隣接したランド共通のアドレス情報となる が、その左を追従しているのか、その右を追従している のかは、トラッキング誤差信号が、記録再生用光スポッ ト4の左エリアに生じているのか、右エリアに生じてい るのかで判断でき、容易に選択できるので、特定のトラ ックを指定することは容易である。

【0021】本実施の形態の光ディスク基板5では、記 録再生用光スポット4の直径をトラックピッチよりも大 きく、かつ、トラックピッチの2倍よりも小さくすると とにより、2つの蛇行グルーブ1a, 1aに同時に当た ることがなく、正確なアドレス情報が得られる。

【0022】また、光ディスクに高密度に情報を記録す るためにトラックピッチが小さくなった場合でも、アド レス情報を正確に読むことができる。

【0023】以上の説明では、トラッキング信号から蛇 行周波数の信号成分を取り出しているが、光ディスクか 20 らの反射光の光量変化から蛇行周波数の信号成分を取り 出してもよい。即ち、ランドの幅が狭くなっていると反 射光が弱くなり、広くなっていると反射光が強くなる。 従って、記録再生用光スポット4の反射光の光量変化を 取り出せば、蛇行周波数の信号成分を得ることができ

【0024】上記の光ディスク基板5の製造プロセスに ついて図9(a)から図9(e)に基づいて説明すれ ば、以下の通りである。

【0025】(a) ガラス基板5の片面にフォトレジス 30 ト6を塗布する。

【0026】(b) 1本のレーザー光を対物レンズ7に よってフォトレジスト6上に集光し、フォトレジスト6 を所望の蛇行グループ l a , 通常グループ l bのパター ンに感光させる。

【0027】(c)感光させたフォトレジスト6を現像 することにより除去し、残ったフォトレジスト6により 所望のパターンを形成する。

【0028】(d) ドライエッチングもしくはウエット エッチングにより、ガラス基板5,フォトレジスト6を 40 エッチングし、ガラス基板5に所望のパターンを形成す

【0029】(e) 残ったフォトレジスト6をアッシン グにより除去する。

【0030】螺旋状の通常グルーブ2 aを形成する場 合、ガラス基板5に相対的に感光用光スポットを螺旋状 に移動させる (請求項における第2のモード) だけであ るが、蛇行グループ1aを形成する場合、螺旋状に移動 させながら、アドレス情報に応じて半径方向に振動させ る(請求項における第1のモード)。これにより、アド 50 ディスクー周につき1回ON-OFF切り替えを行うと

レス情報に応じたパターンをフォトレジスト6上に形成 することができる。

【0031】上記のフォトレジスト6を蛇行グループ1 a, 通常グループ1bのパターンに感光させる装置を図 11に示す。

【0032】フォトレシスト6を感光させるためのレー ザー光源11aと、対物レンズ7のフォーカス用レーザ 一光源11bを備えており、レーザー光源11aには、 例えばArレーザーが使用され、レーザー光源11bに 10 は、例えばHe-Neレーザーが使用される。

【0033】レーザー光源11aからのレーザー光は、 ノイズ抑制装置12aにより光ノイズを低減した後、ミ ラー19,20で反射され光変調器22に入射する。光 変調器22としては、例えば音響光学素子を用いること ができ、その場合、光変調器22の前後に集束レンズ2 1を配置する。

【0034】光変調器22を通ったレーザー光は光偏向 器23に入射する。光偏向器23としては、例えば、電 気光学素子、あるいは音響光学素子を用いることがで き、レーザー光の進行方向を変えることができる。

【0035】さらに、レーザー光はビームエキスパンダ -24によって適当なピーム径に拡大され、2色ミラー 15によって対物レンズ7に入射する。そして対物レン ズ7によってガラス基板5上のフォトレジスト6に感光 用光スポット3として集光される。

【0036】尚、上記の光変調器22,光偏向器23, ビームエキスパンダー24は、それぞれ、ドライバー2 5.26.27により制御されている。

【0037】一方、レーザー光源11bからのレーザー 光は、ノイズ抑制装置12bにより光ノイズを低減した 後、偏光ビームスプリッター13,(1/4)波長板1 4、2色ミラー15を通り、対物レンズ7によってガラ ス基板5上のフォトレジスト6に集光される。

【0038】その反射光は、対物レンズ7により再び集 光され、2色ミラー15, (1/4)波長板14, 偏光 ピームスプリッター13を通り、対物レンズ16及びシ リンドリカルレンズ17によって光検出器18に集光さ れる。光検出器18からの信号に基づいて、フォーカス サーボ系が対物レンズ7をフォーカス方向に駆動し、ス ピンドルモーターで回転しているガラス基板5上のフォ トレジスト6に対物レンズ7の焦点が合わされる。

【0039】上記の構成において、光偏向器23によ り、アドレス情報に応じて半径方向に振動させ、光変調 器22, ピームエキスパンダー24により、レーザー光 強度もしくはレーザースポット径を最適化させ、さら に、光偏向器23のドライバー26を、蛇行しているト ラッキング用の蛇行グループ laと蛇行していないトラ ッキング用の通常グループ2aとが、ディスクの半径方 向に互いに隣接するように、図1の切替部3において、

とにより形成される。

【0040】また、本実施の形態の光ディスク基板5の 製造方法は、上記に限らず、上記のように作成した光デ ィスク基板原盤をもとにマスク原盤を作成し、そのマス ク原盤を用いて製造してもよい。

7

【0041】 (実施の形態2) 本発明の他の光ディスク 基板の実施の形態について図1、図10、図11に基づ いて説明すれば、以下のとおりである。

【0042】本実施の形態に用いられる光ディスク基板 5は、〔実施の形態1〕の光ディスク基板と同じ特徴を 10 有しており、基板材料と製造プロセスが異なるものであ る。本実施の形態の光ディスク基板5の製造プロセスに ついて図10(a)から図10(f)に基づいて説明す れば、以下の通りである。

【0043】(a) ガラス基板5の片面にフォトレジス ト6を塗布する。

【0044】(b) レーザー光を対物レンズ7によって フォトレジスト6上に集光し、フォトレジスト6を所望 の蛇行グループ1a、通常グループ1bのパターンに感 光させる。

【0045】(c)感光させたフォトレジスト6を現像 することにより除去し、残ったフォトレジスト6により 所望のバターンを形成する。

【0046】(d) フォトレジスト6からなるパターン 上に導電性の薄膜8をスパッタ、あるいは、無電解メッ キなどによって形成する。

【0047】(e)薄膜8上に金属層9を電鋳などによ って形成する。

【0048】(f) ガラス基板5, フォトレジスト6か ら薄膜8、金属層9を剥離する。

【0049】尚、薄膜8の材料には、Ni, Ta, Cr またはその合金、あるいはそれらの複合膜が用いられ、 金属層9の材料にも、Ni, Ta, Crまたはその合 金、あるいはそれらの複合膜が用いられる。

【0050】工程(f)により剥離された薄膜8,金属 層9はスタンパー10と呼ばれ、このスタンパー10を 用いて、射出成型もしくは射出圧縮成型によりプラスチ ックからなる光ディスク基板5が製造される。プラスチ ック材料には、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、 エチレン樹脂、エステル樹脂、ナイロン樹脂、APOな 40 どの熱可塑性樹脂が用いられる。

【0051】また、本実施の形態のスタンパー10の製 造方法は、上記に限らず、〔実施の形態1〕の製造方法 により作成した光ディスク基板原盤をもとにスタンパー を作成し、製造してもよい。

【0052】これにより、光ディスク基板を樹脂により 作成することができ、量産とコストダウンが容易とな

【0053】〔実施の形態3〕本発明の更に他の光ディ

いて説明すれば、以下のとおりである。

【0054】本実施の形態に用いられる光ディスク基板 5には、図4、図5の平面図、図6の半径方向断面図に 示すように、蛇行しているトラッキング用の蛇行ランド 1 b と蛇行していないトラッキング用の通常ランド2 b とが、ディスク半径方向に交互に設けられている。ま た、ディスク周方向においては切替部3において互いに 隣接して設けられている。ランドは螺旋状に形成され、 蛇行ランド1b, 通常ランド2b間のエリアはグループ と呼ばれる。

【0055】蛇行ランド1bはアドレス情報に応じて、 ディスクの半径方向に蛇行しており、その蛇行周波数 は、トラッキングサーボ系の追従周波数よりも高く、記 録周波数よりも低い周波数に設定されている。

【0056】上記の光ディスク基板5を用いた光ディス クにおいて情報を記録する場合は、グループに対して行 われる。トラッキング信号は、例えばブッシュブル法に よって得られる。アドレス情報はトラック信号から蛇行 ランド1 bの蛇行周波数の成分を取り出すことによって 20 求められる。

【0057】即ち、記録再生用光スポット4をグループ に追従させると、蛇行周波数がトラッキング系の追従周 波数よりも高いので、記録再生用光スポット4は、グル ープの平均幅のほぼ中心線上をトラッキングする。この ため、蛇行ランド1 b の蛇行振幅に対応したトラッキン グ誤差信号が常に生じている。したがって、トラッキン グ信号からこれを取り出せば、蛇行周波数の信号成分が

【0058】また、蛇行ランド1bのアドレス情報は、 30 両側に隣接したグルーブ共通のアドレス情報となるが、 その左を追従しているのか、その右を追従しているのか は、トラッキング誤差信号が、記録再生用光スポット4 の左エリアに生じているのか、右エリアに生じているの かで判断でき、容易に選択できるので、特定のトラック を指定することは容易である。

【0059】本実施の形態の光ディスク基板5では、記 録再生用光スポット4の直径をトラックピッチよりも大 きく、かつ、トラックピッチの2倍よりも小さくすると とにより、2つの蛇行ランド1b、1bに同時に当たる ことがなく、正確なアドレス情報が得られる。

【0060】とのように本実施の形態では、トラッキン グ信号から蛇行周波数の信号成分を取り出しているが、 光ディスクからの反射光の光量変化から蛇行周波数の信 号成分を取り出してもよい。即ち、グループの幅が狭く なっていると反射光が弱くなり、広くなっていると反射 光が強くなる。従って、記録再生用光スポット4の反射 光の光量変化を取り出せば、蛇行周波数の信号成分を得 ることができる。

【0061】本実施の形態に用いられる光ディスク基板 スク基板の実施の形態について図4,図5,図6に基づ 50 5は、〔実施の形態1〕、〔実施の形態2〕の光ディス

ク基板5と同じ特徴、基板材料を有するものである。製 造プロセスでは、凹凸の関係が逆になるため、〔実施の 形態1)、〔実施の形態2〕の製造プロセスで作成した 光ディスク基板原盤を転写することにより〔実施の形態 3) の光ディスク基板を製造することができる。また、 との光ディスク基板5の製造方法は、上記したものに限 らず、上記のように作成した光ディスク基板原盤をもと にマスク原盤を作成し、マスク原盤を用いて製造しても よく、さらに、光ディスク基板原盤をもとにスタンパー を作成し、製造してもよい。これにより、製造プロセス 10 は1工程複雑になるが、グルーブ記録が可能になる。

【0062】 〔実施の形態4〕本発明の更に他の光ディ スク基板の実施の形態について図7に基づいて説明すれ ば、以下のとおりである。

【0063】本実施の形態に用いられる光ディスク基板 5は、〔実施の形態1〕、〔実施の形態2〕、〔実施の 形態3〕の光ディスク基板5と同じ特徴、基板材料を有 している。製造プロセスにおいては、図11における光 偏向器23のドライバー26を、蛇行しているトラッキ ング用の蛇行グループ1aと蛇行していないトラッキン 20 グ用の通常グループ2 a とが交互に設けられるように、 図7の切替部3にて、つまり、一周につき3回〇N-〇 FF制御することにより形成される。

【0064】これにより、蛇行グループ1aのアドレス 情報は、両側に隣接したランド共通のアドレス情報とな るが、アドレス情報の形成された(蛇行している)サイ ドが頻繁に切り替わることにより、より正確に特定のト ラックを指定することが可能になる。

【0065】なお、ことでは、トラッキング制御用にグ ルーブ1a,2aを用いる場合について説明したが、も 30 ちろんランド1b、2bを用いてもよい。

【0066】 (実施の形態5) 本発明の更に他の光ディ スク基板の実施の形態について図8(a), (b) に基 づいて説明すれば、以下のとおりである。

【0067】図8(a)に示す光ディスク基板5は、 〔実施の形態1〕, 〔実施の形態2〕, 〔実施の形態 3〕の光ディスク基板5と同じ特徴、基板材料を有して いる。本実施の形態の光ディスク基板は、蛇行している トラッキング用の蛇行グループ 1 a (または蛇行ランド 1b)と、蛇行していないトラッキング用の通常グルー 40 ブ2a(または通常ランド2b)とが、同心円状となっ ている。

【0068】図8(b) に示す光ディスク基板5は、図 8 (a) 場合と同様に、同心円状にグループ (またはラ ンド)が形成されているものであるが、ディスク一周に つき蛇行しているトラッキング用の蛇行グルーブla (または蛇行ランド1b) と蛇行していないトラッキン グ用の通常グループ2a(または通常ランド2b)とを それぞれ2個づつ合計4個有している。この光ディスク 基板5の製造プロセスにおいては、図11における光偏 50 の有無により、蛇行グループ1aの左右どちら側を再生

向器23のドライバー26をディスクー周当たり4回〇 N-OFF制御する。

【0069】との図8(b)の構成では、蛇行グループ 1a(また蛇行ランド1b)のアドレス情報は、両側に 隣接したランド (またはグループ) 共通のアドレス情報 となるが、アドレス情報が形成されているサイドが頻繁 に切り替わることにより、より正確に特定のトラックを 指定することが可能になる。

【0070】〔実施の形態6〕次に実施の形態6の光デ ィスク基板について、図1、図18、図19に基づいて 説明すれば、以下のとおりである。

【0071】本実施の形態に用いられる光ディスク基板 5は、透光性のあるガラスやブラスチック材料からな り、図1の平面図、図18の平面拡大図、図19の半径 方向断面図に示すように、蛇行しているトラッキング用 の蛇行グルーブ (請求項における第1の部分) 1 a と、 蛇行していないトラッキング用の通常グループ(請求項 における第2の部分)2aとが、ディスク半径方向に交 互に設けられている。また、ディスク周方向において は、切替部3において蛇行グルーブ1aと通常グループ 2 a が隣接して設けられている。 グループは螺旋状に形 成され、蛇行グルーブ1a, 通常グループ2a間のエリ アはランドと呼ばれる。グルーブ深さは、光ディスク基 板5の屈折率をnとした場合、 A/8 n近傍に設定され

【0072】さらに、ディスク半径方向に多数形成され たトラッキングガイド間のエリアに、凹凸ピット36が 1つおきに形成されている。凹凸ピット36の深さは、 光ディスク基板5の屈折率をnとした場合、λ/8n~ λ/4n近傍に設定されている。

【0073】蛇行グループ1aは、アドレス情報に応じ てディスクの半径方向に蛇行しており、その蛇行周波数 は、トラッキングサーボ系の追従周波数よりも高く、記 録周波数よりも低い周波数に設定されている。

【0074】とのような光ディスク基板を用いた光ディ スクにおいて、トラッキング信号は、例えばブッシュブ ル法によって得られる。アドレス情報はトラック信号か ら蛇行グループ 1 a の蛇行周波数の成分を取り出すこと によって求められる。

【0075】即ち、メインビームスポット4をランドに 追従させると、蛇行周波数がトラッキング系の追従周波 数よりも高いので、メインピームスポット4は、ランド の平均幅のほぼ中心線上をトラッキングする。このた め、蛇行グルーブlaの蛇行振幅に対応したトラッキン グ誤差信号を取り出せば、蛇行周波数の信号成分が得ら れる。

【0076】また、メインビームスポット4の絶対アド レスは、トラッキングガイド間のエリアに凹凸ピット3 6が半径方向に1つおきに形成されているので、ピット しているかを容易に求めることできる。従って、この凹 凸ピット36からの再生信号及び蛇行グルーブ1aの蛇 行周波数からアドレス情報を正確に再生することができ

る。

【0077】以上の説明では、トラッキング信号から蛇行周波数の信号成分を取り出しているが、光ディスクからの反射光の光量変化から蛇行周波数の信号成分を取り出してもよい。即ち、蛇行グルーブ1aがサブビームスポットの中央部にある場合と、外縁部にある場合とで反射光の光量が変化するので、その光量変化を取り出せば、蛇行周波数の信号成分を得ることができる。

【0078】本実施の形態1では、凹凸ピット36は、半径方向に1つおきに形成されている、すなわち、半径方向に"0、1、0、1、・・・"となるよう形成されているが、もちろん、"1、2、1、2、・・・"でもよく、更には、すべてのトラックに対し、"0、1、2、3、・・・"とトラック番号を表すように形成されていてもよい。

【0079】〔実施の形態7〕本発明の他の光ディスク 基板の実施の形態について、図4、図20、図21に基 20 づいて説明すれば、以下のとおりである。

【0080】本実施の形態の光ディスク基板5は、透光性のあるガラスやブラスチック材料からなり、図4の平面図、図20の平面拡大図、図21の半径方向断面図に示すように、蛇行しているトラッキング用の蛇行ランド1bと蛇行していないトラッキング用の通常ランド2bとが、ディスク半径方向に交互に設けられている。また、ディスク周方向においては切替部3において蛇行ランド1bと通常ランド2bが互いに隣接するよう設けられている。ランドは螺旋状に形成され、蛇行ランド1b,通常ランド2b間のエリアはグルーブと呼ばれる。ランド高さは、光ディスク基板5の屈折率をnとした場合、入/8n近傍に設定される。

【0081】蛇行ランド1bは、アドレス情報に応じてディスクの半径方向に蛇行しており、その蛇行周波数は、トラッキングサーボ系の追従周波数よりも高く、記録周波数よりも低い周波数に設定されている。

【0082】このような光ディスク基板を用いた光ディスクにおいて情報を記録する場合は、グループに対して行われる。〔実施の形態6〕と同様に、トラッキング信 40号は、例えばブッシュブル法によって得られる。アドレス情報はトラック信号から蛇行ランド1bの蛇行周波数の成分を取り出すこと、及び、凹凸ピット36からの再生信号によって求められる。

【0083】本実施の形態に用いられる光ディスク基板5は、〔実施の形態6〕の光ディスク基板5に比べると、凹凸の関係が逆になるため、製造プロセスは1工程複雑になるが、グループ記録が可能になる。

【0084】 (実施の形態8) 本発明の更に他の光ディ 出してもよい。即ち、蛇行グルーブ1aがサブビームススク基板の実施の形態について図22、図23に基づい 50 ポットの中央部にある場合と、外縁部にある場合とで反

て説明すれば、以下のとおりである。

【0085】本実施の形態の光ディスク基板5は、透光性のあるガラスやブラスチック材料からなり、図23、図24に示すように、蛇行しているトラッキング用の蛇行グルーブ(請求項における第1の部分)1 a と、蛇行していないトラッキング用の通常グルーブ(請求項における第2の部分)2 a とが、ディスク半径方向に交互に設けられている。また、ディスク周方向においては切替部3において隣接して設けられている。グルーブは螺旋10 状に形成され、蛇行グルーブ1a、通常グルーブ2a間のエリアはランドと呼ばれる。グルーブ深さは、光ディスク基板5の屈折率をnとした場合、λ/8n近傍に設定される。

12

【0086】さらに、図23に示すような蛇行グループ 1aの一部が通常の蛇行量よりも大きく蛇行している曲 率変化箇所(請求項8における絶対アドレス識別部)3 7、もしくは図24に示すような通常グループ2aの一 部が通常の蛇行量よりも大きく蛇行している箇所37が 1つおきに形成されている。

1 【0087】蛇行グループ1aは、アドレス情報に応じてディスクの半径方向に蛇行しており、その蛇行周波数は、トラッキングサーボ系の追従周波数よりも高く、記録周波数よりも低い周波数に設定されている。

【0088】 このような光ディスクにおいて情報を記録する場合は、ランドに対して行われる。トラッキング信号は、例えばブッシュブル法によって得られる。アドレス情報はトラック信号から蛇行グルーブ1 a の蛇行周波数の成分を取り出すことによって求められる。

【0089】即ち、メインビームスポット4をランドに 追従させると、蛇行周波数がトラッキング系の追従周波 数よりも高いので、メインビームスポット4は、ランド の平均幅のほぼ中心線上をトラッキングする。このた め、蛇行グルーブ1aの蛇行振幅に対応したトラッキン グ誤差信号を取り出せば、蛇行周波数の信号成分が得ら れる

【0090】また、メインビームスポット4の絶対アドレスは、蛇行グルーブ1aの一部が通常の蛇行量よりも大きく蛇行している箇所37、通常グルーブ2aの一部が通常の蛇行量よりも大きく蛇行している箇所37が1つおきに形成されているので、それらの有無をトラッキング誤差信号から判断っすることができる。したがって、メインビーム4が蛇行グルーブ1aの左右どちら側を走査しているかを割り出すことができ、蛇行グルーブ1aの蛇行周波数及び曲率変化箇所37からの信号により、アドレス情報を容易に再生することができる。

【0091】以上の説明では、トラッキング信号から蛇行周波数の信号成分を取り出しているが、光ディスクからの反射光の光量変化から蛇行周波数の信号成分を取り出してもよい。即ち、蛇行グルーブ1aがサブビームスポットの中央部にある場合と、外縁部にある場合とで反

射光の光量が変化するので、その光量変化を取り出せ ば、蛇行周波数の信号成分を得ることができる。

13

【0092】通常の蛇行量よりも大きく蛇行している箇 所37は、ここでは、"0、1、0、1、・・・"の場 合を示したが、"1、2、1、2、・・・"でもよく、 さらには、すべてのトラックに対し、"0、1、2、 3、・・・"とトラック番号が形成されていてもよい。 【0093】なお、ここでは、トラッキング制御用にグ ループ1a,2aを用いる場合について説明したが、も ちろんランド1b. 2bを用いてもよい。

【0094】 (実施の形態9) 本発明の更に他の光ディ スク及び光ディスクの再生方法の実施の形態について図 24に基づいて説明すれば、以下のとおりである。

【0095】本実施の形態に用いられる光ディスク基板 5は、透光性のあるガラスやプラスチック材料からな り、蛇行しているトラッキング用の蛇行グルーブ(請求 項における第1の部分) 1 a と、蛇行していないトラッ キング用の通常グループ(請求項における第2の部分) 2aとが、ディスク半径方向に交互に設けられている。 また、ディスク周方向においては切替部3において隣接 20 して設けられている。グルーブは螺旋状に形成され、蛇 行グルーブ1a, 通常グループ2a間のエリアはランド と呼ばれる。グループ深さは、光ディスク基板5の屈折 率をnとした場合、 入/8 n近傍に設定される。

【0096】さらに、図24に示すような第1の部分の みがディスクの半径方向に隣接して形成されている全ト ラック蛇行領域38 (請求項9 における絶対アドレス識 別部)が形成されている。

【0097】蛇行グループ1aは、アドレス情報に応じ てディスクの半径方向に蛇行しており、その蛇行周波数 は、トラッキングサーボ系の追従周波数よりも高く、記 録周波数よりも低い周波数に設定されている。

【0098】とのような光ディスクにおいて情報を記録 する場合は、ランドに対して行われる。トラッキング信 号は、例えばブッシュブル法によって得られる。アドレ ス情報はトラック信号から蛇行グループlaの蛇行周波 数の成分を取り出すことによって求められる。

【0099】即ち、メインビームスポット4をランドに 追従させると、蛇行周波数がトラッキング系の追従周波 数よりも高いので、メインビームスポット4は、ランド 40 の平均幅のほぼ中心線上をトラッキングする。このた め、蛇行グルーブ1 a の蛇行振幅に対応したトラッキン グ誤差信号を取り出せば、蛇行周波数の信号成分が得ら れる.

【0100】また、蛇行グルーブ1aのみがディスクの 半径方向に隣接するように設けられている領域38にメ インビームスポット4が到達すると、そこから得られる 蛇行周波数は隣接する2つのトラッキングガイドの蛇行 周波数が混合されたものとなる。したがって、その蛇行 周波数から、メインビームスポット4がどのトラックを 50 コート層29とを順次形成した構成になっている。相変

走査しているかを容易に求めることが可能である。

【0101】以上の説明では、トラッキング信号から蛇 行周波数の信号成分を取り出しているが、光ディスクか らの反射光の光量変化から蛇行周波数の信号成分を取り 出してもよい。即ち、蛇行グルーブlaがサブビームス ポットの中央部にある場合と、外縁部にある場合とで反 射光の光量が変化するので、その光量変化を取り出せ ば、蛇行周波数の信号成分を得ることができる。

14

【0102】なお、ここでは、トラッキング制御用にグ 10 ルーブ 1 a. 2 a を用いる場合について説明したが、も ちろんランド1b、2bを用いてもよい。

【0103】 〔実施の形態10〕 本発明の光ディスク基 板を使用した光ディスクについて図12に基づいて説明 すれば、以下のとおりである。本実施の形態に用いられ る光ディスク基板5は、〔実施の形態1〕~〔実施の形 態9〕に記載の光ディスク基板5と同じ特徴、基板材 料、製造プロセスを有している。

【0104】本光ディスクは、図12に示すように、光 ディスク基板5上に、光磁気記録層28aとオーバーコ ート層29とを順次形成した構成になっている。光磁気 記録層28aは、図示していないが、透光性を有する誘 電体層と、磁性層と、保護層と、反射層から構成されて おり、磁性層は、例えば、DyFeCo、TbFeC o, DyTbFeCo, GdTbFe, GdTbFeC oなどの希土類金属 - 遷移金属合金からなっている。

【0105】磁性層は、室温からキュリー点まで垂直磁 化となる特性を示す。

【0106】上記の構成において記録を行う場合、レー ザー光を照射して磁性層の温度をキュリー点近傍まで昇 温し、磁性層の磁化がゼロもしくは記録磁界で反転する ような状態にし、例えば、上向きの記録磁界を印加する ことにより、磁性層の磁化を上向きに揃え、その後、同 じくレーザー光を照射して磁性層の温度をキュリー点近 傍まで昇温し、磁性層の磁化がゼロもしくは記録磁界で 反転するような状態にし、 (反対向きの) 下向きの記録 磁界を印加することにより、磁性層の磁化を下向きに揃 えることにより記録を行う。

【0107】実際には、レーザー光を変調する光変調記 録方法と記録磁界を変調する磁界変調記録方法がある。 【0108】これにより、100万回以上書き換えが可 能な光ディスクである光磁気ディスクとなる。

【0109】 (実施の形態11) 本発明の光ディスク基 板を使用した光ディスクの他の実施の形態について図1 3に基づいて説明すれば、以下のとおりである。本実施 の形態に用いられる光ディスク基板5は、〔実施の形態 1]~〔実施の形態9〕の光ディスク基板5と同じ特 徴、基板材料、製造プロセスを有している。

【0110】本光ディスクは、図13に示すように、光 ディスク基板5上に、相変化型記録層28 b とオーバー

化型記録層28bは、図示していないが、透光性を有する誘電体層と、記録層と、保護層と、反射層から構成されており、記録層は、例えば、GeSbTeなどの相変化型記録材料からなっている。

【0111】上記の構成において記録を行う場合、高パワーレーザー光を照射して記録層を非晶質状態にし、低パワーレーザー光を照射して記録層を結晶質状態にすることにより記録を行う。

【0112】これにより、レーザー光のみで書き換えが可能な光ディスクである相変化型光ディスクとなる。

【0113】(実施の形態12)本発明の光ディスク基板を使用した更に他の光ディスクの実施の形態について図14に基づいて説明すれば、以下のとおりである。本実施の形態に用いられる光ディスク基板5は、(実施の形態1)~(実施の形態9)の光ディスク基板5と同じ特徴、基板材料、製造プロセスを有している。

【0114】本実施の形態の光ディスクは、図14に示すように、光ディスク基板5上に、光磁気記録層28cとオーバーコート層29とを順次形成した構成になっている。光磁気記録層28cは、図示していないが、透光 20性を有する誘電体層と、再生磁性層と、記録磁性層と、誘電体層から構成されており、再生磁性層は、例えば、GdFeCo、GdDyFeCoなどの希土類金属-遷移金属合金、記録磁性層は、例えば、DyFeCo、TbFeCo、DyTbFeCo、GdTbFe、GdTbFeCoなどの希土類金属-遷移金属合金からなっている。

【0115】再生磁性層は、室温から所定温度まで面内 磁化となり、所定温度から垂直磁化となる特性を示し、 記録磁性層は、室温からキュリー点まで垂直磁化となる 30 特性を示す。

【0116】上記の構成において記録を行う場合は〔実施の形態10〕と同じであり、再生は次のように行われる。再生磁性層に光ビームが照射されると、照射された部位の温度分布はガウス分布になるので、光ビームの径より小さい領域のみの温度が上昇する。この温度上昇に伴って、温度上昇部位の磁化は、面内磁化から垂直磁化に移行する。つまり、再生磁性層と記録磁性層の2層間の交換結合により、記録磁性層の磁化の向きが再生磁性層に転写される。

【0117】温度上昇部位が面内磁化から垂直磁化に移行すると、温度上昇部位のみが磁気光学効果を示すようになり、温度上昇部位からの反射光に基づいて記録磁性層に記録された情報が再生される。

【0118】そして、光ビームが移動して次の記録ビットを再生するときは、先の再生部位の温度は低下し、垂直磁化から面内磁化に移行する。これに伴って、この温度の低下した部位は磁気光学効果を示さなくなり、記録磁性層に記録された磁化は再生磁性層の面内磁化にマスクされて再生されなくなる。これにより、雑音の原因で 50

16

ある隣接ビットからの信号が混入することがなくなる。 【0119】以上のように、所定温度以上の温度を有する領域のみを再生に関与させるので、光ビームの径より小さい記録ビットの再生が行え、記録密度は著しく向上することになる。

【0120】〔実施の形態13〕本発明の光ディスク基板を用いた光ディスクの更に他の実施の形態について図14に基づいて説明すれば、以下のとおりである。本実施の形態に用いられる光ディスク基板5は、〔実施の形態1〕~〔実施の形態9〕の光ディスク基板5と同じ特徴、基板材料、製造プロセスを有している。

【0121】本光ディスクは、図15に示すように、光ディスク基板5上に、光磁気記録層28dとオーバーコート層29とを順次形成した構成になっている。光磁気記録層28dは、図示していないが、透光性を有する誘電体層と、再生磁性層と、誘電体層と、記録磁性層と、誘電体層が、再生磁性層は、例えば、GdFeCo, GdDyFeCoなどの希土類金属一遷移金属合金、記録磁性層は、例えば、DyFeCo, TbFeCo, DyTbFeCo, GdTbFe, GdTbFeCoなどの希土類金属一遷移金属合金からなっている。

【0122】再生磁性層は、室温から所定温度まで面内 磁化となり、所定温度から垂直磁化となる特性を示し、 記録磁性層は、室温からキュリー点まで垂直磁化となる 特性を示す。

【0123】上記の構成において記録、再生を行う場合は〔実施の形態12〕と同じである。

【0124】本実施の形態の場合は、再生磁性層と記録磁性層との間に、誘電体層が存在するので、光ビームの径より小さい記録ビットの再生が行え、記録密度は著しく向上することに加え、記録磁界を減少させることが可能になる。

【0125】〔実施の形態14〕本発明の光ディスク基板を用いた更に他の実施の形態について図16に基づいて説明すれば、以下のとおりである。本実施の形態に用いられる光ディスク基板5は、〔実施の形態1〕~〔実施の形態9〕の光ディスク基板5と同じ特徴、基板材料、製造プロセスを有している。

1 (0126)本実施の形態の光ディスクは、図16に示すように、光ディスク基板5上に、光磁気記録層28eとオーバーコート層29とを順次形成した構成になっている。光磁気記録層28eは、図示していないが、透光性を有する誘電体層と、記録磁性層と、記録補助磁性層と、誘電体層から構成されており、記録磁性層は、例えば、DyFeCo, TbFeCo, DyTbFeCo, GdTbFe, GdTbFeCoなどの希土類金属ー遷移金属合金、記録補助磁性層は、例えば、GdFeCo, GdDyFeCo, GdTbFeCoなどの希土類

°ድ‹ነ ファな〉高で顔の層掛掛せてモャトス、層掛拗程語、層 対数視前発品、周封数が限低、お気島~しょキ 、> 考大 (4、記錄磁性層、初期化磁性層が、記錄補助磁性層より **封拗せじキャトス、園掛拗御解録。。る** 4Jフcなるd金合属金容量-層金酸土希のとなるO9 例注ば、GdFeCo, GdDyFeCo, GdTbF 、お骨土独使精製品、金合調金容数-園金酸土命のとな o, TbFeCo, DyTbFe, DyFe, TbFe 金属合金、スイッチング磁性層は、例えば、DyFeC VFeCo, GdTbFeCoなどの希土類金属-遷移 金、記録補助磁性層は、例えば、GdFeCo, GdD

いてける最高な時間でより本されても向下体を向上な 【0135】室温においては、記録磁性層の磁化の向き 。さも門施3)単簡さつ3)面手のイトミーバ ート購逐光が心用多朴数イトモーバート購変光がしく無 多iH 、J用除多麴園 4合試数交 、アココ【4 € I 0】

。さいてれる太龍31向 大い同と小猫の層型強小時間として重な層型強化くそでと 大打小猫の層型知視前最温 、ひおフれるえ能の(き向土 、乳え附)向大一の常わり跡の層型斑が膜は、ぶま。&

るも検別を光やーイオれち間変割遊りーワバーロムーワ バトバ、るかなし皿印多製類経馬、お経語【8810】

そなら近け点ーリェキの層型勘疑語、よるれち根別は光 サーマのーでパーロ、ノ島具でま刻島をなら近付点ーリ エキの圏型猫胡斯暴品も科製、3るれち根期は光サーレ 0-411/1 "11-411-4 "-411/1 [LEIO] ことにより行う。

層型翅縁語、ブcが。 るるえ織み向立ひ同と外翅の層型 御舗経信、よるれる時的のも、 れる草油の間が破経に 、0.4.5)大数交るで用引め面界で野蚤のは分、し違反め き向下でよるは散凝経場、おりがの層性が使用を表現します。 れち検開体光サーVのーワバトハ ,フc新【8EI0】 。るいフパも宝媛コ/6よるも監異で考恵歴

一ろも向の計価の層計価値解疑語でより代数交るを用計 身磁性層の磁化は、上記と同様に、冷却の過程で界面に よ財遊録店は代始界の今、おり一部の層計遊旭解録55、5 。るない憲状のき向下がき向の外類の

いてれる宝鵄のハンノいる小りなゆものよーのハーロ (0140)なお、再生時のレーザバワーは、記録時の 。そな功態状の考向

そーバート購変光 、お合彫の競派の競実本【【14【0】

青多スサロと彭娉、科林动基、増替ご同らる砂基セスト

〒光の(8額沢の畝実)~(Ⅰ 憩氷の畝実) 、おる 改基

セストラ光るれるい用い熱沢の敵実本。るあつでおらの

不以、 おれを 即端 フィレ 古 スノ 「 図 フィノ C 3 頭 3 の 敵 実

のセストデ光の脚套本 [31 劉沃の敵実] 【3510】

向体更重疑語 、0なる要不体計處去前、7路61トラー

ハート購変光、お合斟の憩汛の歳実本。るいフれも宝姫

こうパンノいる小でなからでよってハーロの部録語、お週

遊の光や一つの初土再、パま。るいフパを宝姫〉を小り

【0131】なお、上記記録磁場は初期化磁場よりかな

向の外数の骨性が表に、アマが。るを発一とも向の外数

の層掛拗伸解経路でよい代数交るを用引い面界で野殿の

はおい。記録磁性層の磁化は、上記と同様に、冷却と

るで頑页でより影磁程に、約1分級の層型強視前程により

フパを機関体光サーイのーでパーロ、在一【0 6 1 0】

向の層性磁性層の向きと一致する。 びって、記録磁性層の向

経路でよい代数交るを用引い面界で野蚤の時冷却が一般の

ると、記録補助磁性層の磁化は記録磁場により、初期化

れる検照体光サームのーヤバトバ ,フc新【8210】

据わーパーロびよみーワバトハ 、316 46 も断具でま

회點をなる土以れ予却がま述付点ーリェキの園到遊録語

盛るなく土以れそれがま述け点ーリェキの圏掛磁伸解録

語、5とれち根別が光サーリのーヤバトハ【8210】

、お疑語 。るれわがもの制録語、おいるさ、却常お外

膜成 、 はな 。 る え 端 コ (考 向 土 、 割 え 例) 向 六 一 多 み の

が低級を可加することにより、記録補助磁性層の磁化

(は、いき大きでも代数界の配型数視解経路、) ち小でも

単に説明する。初期化においては、記録磁性層の保磁力 館プいて3/前手のイトモーバー卡、プココ【7210】

敬棋訴録語、お割断ーリェキ、〉考大体で町の罰封拗録

。 るいっている 首体 古の 音型

10 遊びーでバーロューでバトバ、それなし爪印を影が発品

。6行0よコメーンとで使照を光サーリがけち鷹変恵

、3616は現体光や一つの一つパーロ、つ画具でま刻

05 图封勘疑語、J遠页31(き向下、おえ例) 校页5き向の

下4字°

。るなしき向不 、おき

るなとも向上おき

。るいてれる虫

e, GdTbFeCoなどの希土類金属-遷移金属合 Co, TbFeCo, DyTbFeCo, GdTbF 園本電稿、3周世級小明成、3周世級とくそでトス、園 性を有する誘電体層と、記録磁性層と、記録補助磁性 光数、枕いないてし示図、約182層経路浸越光。さい ファな习効構オン気洗水削を5.62層1ーにーバー卡も 182個経場浸効光、スパ上3球基々ストデ光、スパチよを 示い「1図、おけたトラ米の熱迷の敵実本【6610】 °21127

50 るうえに、初期化磁界が不要となる。 を土向体捜慙経場 、ひなる要不体計値去消 、 つ鉛にイト

【0142】さらに、〔実施の形態14〕、〔実施の形 態15〕についても、記録磁性層の再生側に、〔実施の 形態12]、〔実施の形態13〕のような再生磁性層を 設けることが可能であり、その場合、光変調オーバーラ イト可能で、消去動作が不要となり、記録速度が向上す るうえに、光ビームの径より小さい記録ビットの再生が 行え、記録密度は著しく向上する。

19

【0143】尚、〔実施の形態10〕~〔実施の形態1 5)は、記録層についての実施の形態であるが、光によ る記録再生が可能な記録層であれば、この限りではな ۲,

[0144]

【発明の効果】以上のように、本発明の光ディスク基板 は、アドレス情報に応じて蛇行している蛇行グループ (または蛇行ランド)と、蛇行していない通常グループ (または通常ランド) とを有し、その蛇行グループ (ま たは蛇行ランド)と通常グループ(または通常ランド) とがディスクの半径方向に隣接しているため、1本のレ ーザー光による製造が可能となり、光利用効率の向上、 光学系の簡素化という効果を奏する。また、光ディスク 20 に高密度に情報を記録するためにトラックピッチが小さ くなった場合でも、アドレス情報を正確に読むことが可 能となる。

【0145】また、ディスクの周方向において、蛇行グ ループ(または蛇行ランド)と通常グループ(または通 常ランド)とを隣接することにより、より正確に特定の トラックを指定することが可能となる。

【0146】更に、レーザー光を半径方向に振動させる モードと、振動させないモードを切り替えながら、1本 のレーザ光をガラス基板に塗布したフォトレジスト上に 30 照射することにより、蛇行グルーブ(または蛇行ラン ド)と通常グループ(または通常ランド)を形成するた め、廉価な光ディスク基板を大量に製造することができ

【0147】また、凹凸ビットを設けたり、曲率の異な る蛇行部を設けたり、トラッキングガイドの互いに隣接 する一部分をすべて蛇行部としたりすることで、再生時 に光ビームがどの部分 (トラック) を走査しているかを 判断することができ、正確なアドレス情報を得ることが 可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施の形態1の光ディスク基板の概略の構成を 示す模式図である。

【図2】図1の光ディスク基板の概略の拡大構成を示す 模式図である。

【図3】図1、2の光ディスク基板の概略の拡大断面図 を示す模式図である。

【図4】実施の形態3の光ディスク基板の概略の構成を 示す模式図である。

【図5】図4の光ディスク基板の概略の拡大構成を示す 50 6 フォトレジスト

模式図である。

【図6】図4,5の光ディスク基板の概略の拡大断面図 を示す模式図である。

20

【図7】実施の形態4の光ディスク基板の概略の構成を 示す模式図である。

【図8】実施の形態5の光ディスク基板の概略の構成を 示す模式図である。

【図9】本発明の光ディスク基板の製造プロセスを説明 する図である。

【図10】本発明の光ディスク基板の他の製造プロセス を説明する図である。

【図11】本発明の光ディスク基板を製造する装置を説 明する図である。

【図12】本発明の光ディスク基板を使用した光ディス クの一構成を示す断面図である。

【図13】本発明の光ディスク基板を使用した光ディス クの他の構成を示す断面図である。

【図14】本発明の光ディスク基板を使用した光ディス クの更に他の構成を示す断面図である。

【図15】本発明の光ディスク基板を使用した光ディス クの更に他の構成を示す断面図である。

【図16】本発明の光ディスク基板を使用した光ディス クの更に他の構成を示す断面図である。

【図17】本発明の光ディスク基板を使用した光ディス クの更に他の構成を示す断面図である。

【図18】実施の形態6の光ディスク基板の概略の拡大 構成を示す模式図である。

【図19】図18の光ディスク基板の概略の構成を示す 断面図である。

【図20】実施の形態7の光ディスク基板の概略の拡大 構成を示す模式図である。

【図21】図20の光ディスク基板の概略の構成を示す 断面図である。

【図22】実施の形態8の光ディスク基板の概略の拡大 構成を示す模式図である。

【図23】実施の形態8の光ディスク基板の他の概略の 拡大構成を示す模式図である。

【図24】実施の形態9の光ディスク基板の概略の拡大 構成を示す模式図である。

【図25】従来の光ディスク基板の概略の構成を示す断 面模式図である。

【符号の説明】

la 蛇行グループ

1b 蛇行ランド

2a 通常グループ

2b 通常ランド

3 切替部

4 光スポット

ディスク基板

(---)

36 凹凸ピット

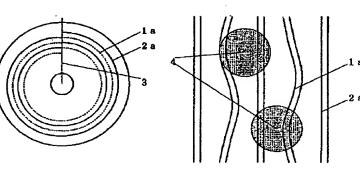
37 曲率変化箇所

*38 全ガイド蛇行領域

*

[図2]

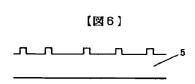




21

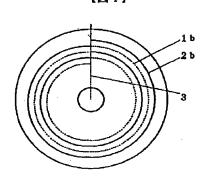
【図3】

22

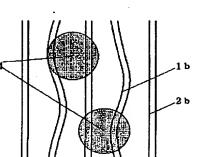


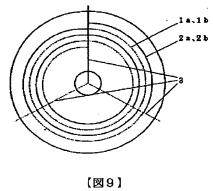
【図7】

【図4】

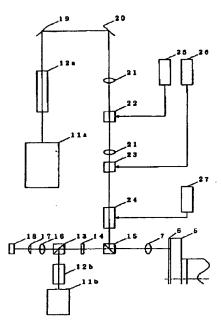


【図5】



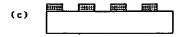


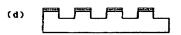
【図11】

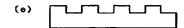


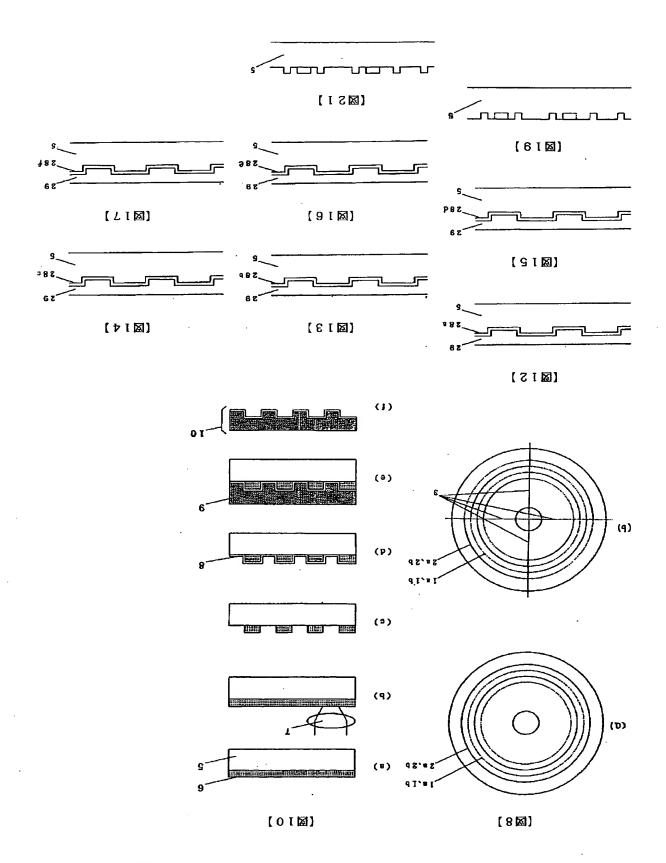


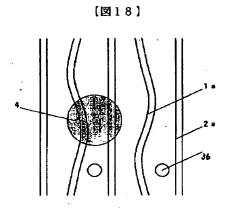


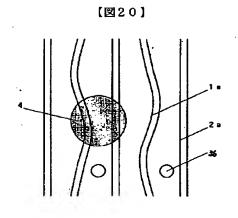


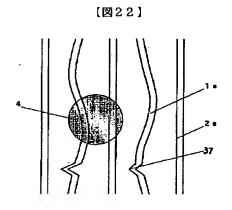


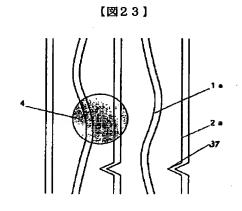


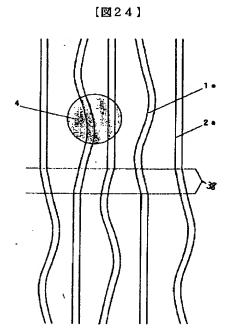


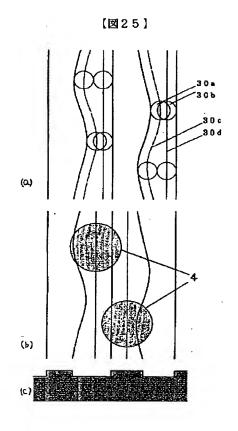












フロントページの続き

(72)発明者 村上 善照 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

大阪州大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

(72)発明者 髙橋 明

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャーブ株式会社内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成13年4月13日(2001.4.13)

【公開番号】特開平10-74321

【公開日】平成10年3月17日(1998.3.17)

【年通号数】公開特許公報10-744

【出願番号】特願平8-287740

【国際特許分類第7版】

G11B 7/007 7/00 7/24 561 7/26 531 [F I] G11B 7/007 7/00 Q 7/24 561 Q

7/26

【手続補正書】

【提出日】平成12年2月14日(2000.2.14)

531

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 グルーブあるいはランドからなるトラッキング制御用のトラッキングガイドを有してなる光ディスク基板において、

前記トラッキングガイドは、アドレス情報に応じて蛇行 している第1の部分と、蛇行していない第2の部分とを 有してなり、

前記第1の部分と前記第2の部分は、ディスクの半径方向に交互に設けられてなることを特徴とする光ディスク基板。

【請求項2】 請求項1に記載の光ディスク基板におい て

前記トラッキングガイドは、一定幅で形成されてなると とを特徴とする光ディスク基板。

【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の光ディスク基板において、

前記トラッキングガイドは、螺旋状に連続的に形成されており、ディスク一周当たり、合わせて奇数個の、互いにディスクの周方向に隣接した前記第1の部分と前記第2の部分とを有してなることを特徴とする光ディスク基板。

【請求項4】 請求項1または請求項2に記載の光ディスク基板において、

前記トラッキングガイドは、同心円状に形成されており、ディスク一周当たり、合わせて偶数個の、互いにディスクの周方向に隣接した前記第1の部分と前記第2の部分とを有してなることを特徴とする光ディスク基板。 【請求項5】 アドレス情報に応じて蛇行している第1の部分と蛇行していない第2の部分とが互いにディスクの半径方向に隣接して形成された、グルーブあるいはランドからなるトラッキングガイドを具備してなる光ディ

レーザ光をディスクの半径方向に振動させる第1のモードと、振動させない第2のモードと、を切り替えながら、1本のレーザ光をガラス基板に塗布したフォトレジスト上に照射することにより、前記第1の部分と前記第2の部分に対応するパターンを形成することを特徴とする光ディスク基板の製造方法。

スク基板の製造方法であって、

【請求項6】 請求項5に記載の光ディスクの製造方法 において、

前記トラッキングガイドを螺旋状に連続的に形成することを特徴とする光ディスクの製造方法。

【請求項7】 請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の光ディスク基板において、

ディスクの半径方向に隣り合う2つのトラッキングガイ ドの間のガイド間記録領域に、凹凸ピットからなる絶対 アドレス識別部を有してなることを特徴とする光ディス ク基板。

【請求項8】 請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の光ディスク基板において、

前記第1の部分あるいは前記第2の部分の少なくとも一方に、ディスク周方向に連続する両側の部分とは曲率の異なる絶対アドレス識別部が形成されてなることを特徴。

とする光ディスク基板。

【請求項9】 請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の光ディスク基板において、

前記トラッキングガイドは、ディスク半径方向に互いに 隣接する部分がすべて前記第1の部分からなる絶対アド レス識別部を有してなることを特徴とする光ディスク基 板。

【請求項10】 請求項1乃至請求項9のいずれかに記載の光ディスク基板上に、少なくとも記録層が形成されてなることを特徴とする光ディスク。

【請求項11】 <u>請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の光ディスク基板上に少なくとも記録層が形成されてなる光ディスクの再生方法であって、</u>

前記第1の部分からの信号に基づいて、アドレス情報を 再生することを特徴とする光ディスクの再生方法。

【請求項12】 請求項7乃至請求項9のいずれかに記載の光ディスク基板上に、少なくとも記録層が形成されてなる光ディスクの再生方法であって、

前記絶対アドレス識別部からの信号、及び、前記第1の

部分からの信号に基づいて、アドレス情報を再生するC とを特徴とする光ディスクの再生方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正内容】

【0014】請求項11に記載の光ディスクの再生方法は、請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の光ディスク基板上に少なくとも記録層が形成されてなる光ディスクの再生方法であって、前記第1の部分からの信号に基づいて、アドレス情報を再生するものである。請求項12に記載の光ディスクの再生方法は、請求項7乃至請求項9のいずれかに記載の光ディスク基板上に、少なくとも記録層が形成されてなる光ディスクの再生方法であって、絶対アドレス識別部からの信号、及び、第1の部分からの信号に基づいて、アドレス情報を再生するものである。